# PIXE 専用 AVF サイクロトロンからの中性子発生

藤川 誠<sup>1</sup>、石井慶造<sup>1</sup>、寺川貴樹<sup>1</sup>、松山成男<sup>1</sup>、山崎浩道<sup>1</sup>、菊池洋平<sup>1</sup>、 川村 悠<sup>1</sup>、山本竜也<sup>1</sup>、世良耕一郎<sup>2</sup>、佐々木 廣<sup>3</sup>、前田晃輔<sup>3</sup>

> 1東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻 980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-01-2

> <sup>2</sup>岩手医科大学サイクロトロンセンター 020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字留が森 348-58

> > <sup>3</sup>佐々木太郎記念 PIXE 分析センター 040-0076 北海道函館市浅野町 5-3

### 1 はじめに

PIXE 分析は広い研究分野で利用されており、産業利用も広がると考えられ、装置の小型化が望まれる。 そこで、陽子を 3MeV に加速する PIXE 専用の AVF サイクロトロンを用いることで装置を小型化し、施設 全体をコンパクトにまとめることができた<sup>1),2)</sup>。

しかしながら、本サイクロトロンはすべて手作りであるため、未だ運転に最適なパラメータが得られず、 ビームの取り出し効率が悪い状態であった。そのため、イオン源位置やデフレクター位置等を調整して取り 出しビーム量の改善を行った。さらに、運転中に中性子が発生していることが確認された。加速器内部を調 べたところ、デフレクター出口付近の磁場補正用の鉄板を押さえるための銅板が放射化(0.56 µ Sv/h)して いることが確認できた。これは加速した陽子が銅板に衝突しているためであると考えられる。そこで、中性 子測定を行い、その結果から中性子の発生源について考察を行った。

### 2 ビーム調整

#### 2.1 調整方法

サイクロトロンのビーム調整を行うにあたり、調整が可能な機構としてはイオン源の位置および角度、デ フレクターーセプタムの位置である。イオン源は図1に示す青色の五角形内で移動が可能であり、回転軸の 異なる3つの円( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ )を回転させて移動を行う。イオン源の位置はサイクロトロンの中心を原点として、 水平方向にX軸、垂直方向にY軸をとって表し、角度 $\theta$ はX軸とのなす角で表す。また、デフレクターーセ プタムは加速粒子の入口側および出口側の外部からの差し込み量を調節することで位置を決定する。今回は 以下のような手順でイオン源およびデフレクターーセプタムを移動させた。

- (1) イオン源をはじめの位置(X:8.17,Y:7.22, θ:55°)から、引き出し電極から遠ざける方向に移動させて ビーム電流が大きくなる位置を求める
- (2) 手順(1)により求めた位置から、引き出し電極と平行にイオン源を移動させてビーム電流が大きくなる 位置を求める
- (3) 手順(1)および(2)を数回繰り返して最終的にビーム電流が最大になる位置を求める
- (4) 手順(3)で求めた位置において、イオン源の角度を変化させてビーム電流が最大になる角度を求める
- (5) デフレクターの位置を調整し、ビーム電流が最大になる位置を求める
- (6) 手順(5)の状態でセプタムの位置を調整し、ビーム電流が最大になる位置を求める



図1 イオン源位置

また、イオン源移動前と移動後の2つの位置において、サイクロトロン内部の2つのプローブ(Aプローブ,Bプローブ)を用いてビームプロファイルを取り、加速粒子の軌道を調べた。Aプローブはデフレクター入り口付近、Bプローブはビームの取り出し口であるマグネティックチャンネルの手前に位置している。

#### 2.2 結果および考察

イオン源位置と取り出しビーム量の関係を図2に示す。球の大きさが取り出しビーム量の大きさを表して いる。移動前の位置(X:8.17,Y:7.22, θ:55°)での取り出しビーム電流は約1nAであった。一方、移動後の 位置(X:7.05,Y:8.25, θ:68.45°)では約8nAのビームを取り出すことができた。これはサイクロトロン内部 での加速粒子の軌道が変化したためであると考えられる。ビームプロファイルの測定結果および結果から考 えられる加速粒子の軌道を図3に示す。粒子の軌道は、AプローブとBプローブの電流値が等しい時には同 じ周回の軌道を回っているとして考えたものである。この結果から、イオン源移動前は軌道がAプローブ側 に偏っており、イオン源移動後は逆にBプローブ側に偏っていることがわかる。この軌道の偏りはベータト ロン振動の共鳴により生じたものであると考えられる。そして、ビームの取り出し位置付近(Bプローブ側) で軌道が集まったときに多くのビームが取り出せたと考えられる。



図2 イオン源位置と取り出しビーム量の関係



図3 ビームプロファイルおよび加速粒子の軌道

### 3 中性子測定

### 3.1 測定方法

中性子の測定を行うために、BF<sub>3</sub>比例計数管<sup>[3][4]</sup>とNE-213シンチレータ<sup>3),4)</sup>の2つの検出器を用いた。BF<sub>3</sub> は熱中性子を検出することができるので、発生した中性子をポリエチレンブロックで減速した後、加速器周 辺の数ヶ所で測定を行い、中性子発生源の位置特定のために用いた。検出器位置を図4に示す。また、NE-213 は高速中性子を検出することができるので、発生した中性子のエネルギーを測定して生じた反応を調べるた めに使用した。NE-213 はy線も検出することができ、<sup>22</sup>Na(1.28MeVy線源)による中性子エネルギーの 校正が研究されている 5。エネルギー校正はこの方法を用いた。



図 4 BF3 検出器測定位置



(1)

図5 放射化した銅板

#### 3.2 結果および考察

#### 3.2.1 BF3 について

A~Dの各測定点で一定時間(250sec)測定を行い、それぞれ中性子ピークのカウント数をとり、位置Aで 規格化を行ったものを表1の中性子量(測定値)に示す。一方、放射化した銅板(図5)の位置から中性子 が発生しているとして、鉄の遮蔽と検出器の立体角の影響を考慮して中性子量の相対値を計算したものを表 1の中性子量(計算値)に示す。このとき、次式を用いて計算を行った。

$$\phi_0 = \frac{Q(E)}{4\pi r^2} \exp\left\{-\Sigma_R(E) \cdot r'\right\}$$

 $\phi_0$ :中性子束 Q(E):はじめの中性子束  $\Sigma_R(E)$ :除去断面積

r:中性子源から検出器までの距離 r':鉄の厚さ

ただし、除去断面積は入射中性子のエネルギーに依存する。今回の計算では中性子のエネルギーを 0.5MeV として計算を行った。これは中性子のエネルギーが最大で 0.87MeV 程度であると考えられるからである。中 性子のエネルギーについては 3.2.2 節で述べる。中性子量の計算値と測定値を比較するとかなり近い傾向が 得られたと言える。したがって、やはり中性子は加速された陽子がデフレクター出口付近の銅に入射したこ とにより発生したと考えられる。

測定位置	距離 r[cm]	鉄の厚さ r'[cm]	中性子量(計算値)	中性子量(測定値)
А	40	2	1.000	1.000
В	30	12	0.338	0.211
С	40	15	0.116	0.142
D	50	15	0.074	0.094

表1 中性子量の計算結果との比較

#### 3.2.2NE-213 について

まず、3MeV に加速された陽子が銅板に入射したときに生じる反応について考える。銅には <sup>63</sup>Cu と <sup>65</sup>Cu が 69.17:30.83 の割合で存在する。それぞれの(p,n)反応およびその Q 値を次式に示す。

${}^{63}_{29}Cu + p \rightarrow {}^{64}_{30}Zn + n$	(-4.13 MeV)	(2)
$^{65}_{29}Cu + p \rightarrow ^{66}_{30}Zn + n$	(-2.13 MeV)	(2)

よって、3MeVの陽子で起こりうる反応は <sup>65</sup>Cu(p,n)反応である。このとき、発生する中性子の最大エネルギーは入射する陽子のエネルギーからQ値を引いた0.87MeVである。

ここで、実際に測定から得られたスペクトルを図 6 に示す。(a)は <sup>22</sup>Na から放出される 1.28MeV の y 線を 測定したスペクトルであり、(b)は加速器上部の位置 A で測定したスペクトルである。エネルギー校正の結果、 (b)のスペクトルがすべて中性子によるものであると考えた場合、その中性子のエネルギーは最大で約 10MeV となる。これは 3MeV の陽子では発生しない高いエネルギーのものである。よって、スペクトルの高エネル ギー側の部分は中性子ではなく、 y 線によるものだと考えた。この場合、発生する y 線のエネルギーは最大 で約 5.5MeV であり、<sup>63</sup>Cu+p と <sup>64</sup>Zn および <sup>65</sup>Cu+p と <sup>66</sup>Zn の静止質量エネルギーの差はそれぞれ 7.7MeV、 8.9MeV であるから、十分に発生しうるエネルギーである。したがって、加速された陽子が入射した銅板で は <sup>65</sup>Cu(p,n)反応だけではなく、<sup>63</sup>Cu や <sup>65</sup>Cu に陽子が吸収される反応も生じていたと考えられる。その結果、 <sup>64</sup>Zn や <sup>66</sup>Zn の様々な励起状態から基底状態に落ちる過程で y 線が放出されたと考えられる。





### 4 まとめ

今回、イオン源を移動させてビーム調整を行った結果、以前の約8倍のビームを取り出すことができた。 これはベータトロン振動の共鳴により、加速粒子の軌道が偏り、取り出し口であるマグネティックチャンネ ル付近で軌道が集まったためである。後日、ターゲットまでビームを輸送したところ、3.8nAのビーム電流 を得ることができた。これは PIXE 分析を行うことのできるビーム量であるので、本サイクロトロンを今後 PIXE 分析に利用して研究を行う予定である。

また、中性子はデフレクター出口付近の銅板に加速された陽子が入射して <sup>65</sup>Cu(p,n)反応が生じていたこと が原因であった。中性子の発生を防ぐために銅板を厚さ 1mm の Ta 板で覆い、線量を調べたが前後で有意な 差は認められなかった。サイクロトロン内には銅や真鍮で作られた部品が多いため、別の場所からも中性子 が発生しているのではないかと考えられる。中性子は加速粒子がサイクロトロン内に衝突して発生している ので、ビームの取り出し効率の向上にも大きく関係するため、今後も研究を続けていきたいと考えている。 また、測定された線量 (0.90 μ Sv/h) はターゲット電流が数 nA の状態で測定を行うことには問題のない値 なので、PIXE 分析に利用することは可能である。

### 参考文献

- 1) S.Wakasa et al., Int., J. PIXE 3 (1993) 329.
- 2) A. Terakawa et al., The proceedings of XI International Conference on PIXE and its Analytical Applications (Puebla, Mexico), PII-3 (2007).
- 3) グレンF・ノル(木村逸郎、阪井英次 訳) 放射線計測ハンドブック、日刊工業新聞社
- 4) コラス・ツルファニディス(阪井英次 訳) 放射線計測の理論と演習、現代工学社
- 5) V.V.VERBINSKI et al, NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS 65 (1968) 8-25.

## **PIXE cyclotron**

M. Fujikawa<sup>1</sup>, K. Ishii<sup>1</sup>, H. Yamazaki<sup>1</sup>, S. Matsuyama<sup>1</sup>, A. Terakawa<sup>1</sup>, Y. Kikuchi<sup>1</sup> M. Fujiwara<sup>1</sup> K. Sera<sup>2</sup>, H. Sasaki<sup>3</sup>, K. Maeda<sup>3</sup>, Y. Kawamura<sup>1</sup> and T. Yamamoto<sup>1</sup>

> <sup>1</sup>Department of Quantum Science and Energy Engineering, Tohoku University 6-6-01-2 Aramakiazaaoba, Aoba, Sendai, Miyagi 980-8579, Japan

> > <sup>2</sup>Cyclotron Research Center, Iwate Medical University 348-58 Tomegamori, Takizawa, Iwate 020-0173, Japan

<sup>3</sup>Sasaki Taro Memorial PIXE Center 5-3 Asanotyou, Hakodate, Hokkaido 040-0076, Japan

#### Abstract

PIXE analysis plays an important role in various fields of research such as biology, biomedical sciences, environmental sciences, archeology, and material sciences. We have performed PIXE analysis at the Sasaki Taro memorial PIXE center in Hakodate, Japan where a 3-MeV AVF cyclotron and two beam lines for horizontal and vertical irradiations have been installed. The center has not been able to offer PIXE analysis in recent years because of cyclotron troubles and the cyclotron was repaired recently.

In order to optimize acceleration variations, we measured beam profiles with internal probes and investigated in beam intensity for various parameters concerning RF system as well as internal ion source and deflector. As a result, we succeeded to transport proton beams of about 3.8 on the target, that is sufficient for the conventional PIXE analysis. We were recognized that the betatron resonance plays an important roll for the beam extraction.

A significant number of neutrons from the cyclotron due to the  ${}^{65}Cu(p,n){}^{65}Zn$  reaction were observed during the operation, indicating the main source of the beam loss in the cyclotron.

In this symposium we will report details of the present status of PIXE facilities and the above cyclotron at the Sasaki Taro memorial PIXE center.